

特定領域研究 A 班 研究協力者各位

大阪大学の上田です。特定領域研究では、お世話になっております。

さて、先日よりご予約をお伺いしておりましたリテンションをテーマとした研究会ですが、一部ご都合の悪い先生もおられました。以下の通り開催いたします。

日時:7月21日(水) 13:00~18:00

場所:同志社大学(今出川キャンパス) 至誠館 3 番教室(S-3教室)

〒602-8580 京都市上京区今出川通り烏丸東入

本研究会では、以下の様な内容について、現状の報告と議論、および最終年度のまとめを視野に入れた今後の進め方について、議論を深めたいと考えております。

先生方には、以下のような内容のご講演を御願いたいと考えております。もちろん、実際の講演タイトルは、先生方の方で自由にお考えいただいて結構です。

- 損耗と再堆積、および水素同位体吸蔵のシミュレーション (大宅先生)
- W 中の水素吸蔵の理論的考察 (加藤先生)
- ACAT-DIFFUSE による材料中の水素挙動シミュレーション(剣持先生)
- 照射損傷を持つフェライト鋼と W 中の水素同位体挙動(高木先生)
- JT-60U における壁材料の損耗と再堆積、および水素同位体蓄積(吉田君(田辺先生代理))
- 照射損傷を持つ W 中の重水素蓄積、W 中の重水素透過挙動(上田)

上田良夫

大阪大学大学院工学研究科

電気電子情報工学専攻

電気電子システム工学部門

先進電磁エネルギー工学講座

〒565-0871

吹田市山田丘 2-1

[TEL:06-6879-7236](tel:06-6879-7236)

FAX:06-6879-7236

yueda@eei.eng.osaka-u.ac.jp
